

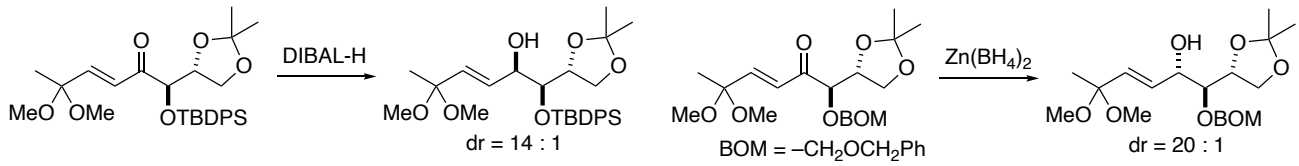
医薬品製造化学特論・課題-7 (2020)

研究室

学籍番号

氏名

問 1. 次の2つの還元反応の立体選択性を簡潔に説明せよ。



問 2. 光学活性スルホキシドは安定に存在し、カルボニル基への付加反応で不斉誘導基として用いられる。次の還元反応の立体選択性の違いを簡潔に説明せよ。

